⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑫公開特許公報(A) 平3-282445

Silnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

紹公開 平成3年(1991)12月12日

G 03 C 1/00 C 09 K G 02 F 9/00 5 3 1

8910-2H 8930-4H

8807-2K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全26頁)

60発明の名称

フォトクロミツク成形体

頭 平2-188004 @特

C

願 平2(1990)7月18日 223出

優先権主張

國平 2(1990) 3月27日國日本(JP) 動特顯 平2-75678

明 m 中 @発 者 伊

隆

山口県徳山市御影町1番1号 徳山曹達株式会社内 山口県徳山市御影町1番1号

@発 明 者 村

史

徳山曹達株式会社内

H 個発 明 者 百

山口県徳山市御影町1番1号

徳山曹達株式会社内

徳山曹達株式会社 の出 願.人

山口県徳山市御影町1番1号

### 1. 発明の名称

フォトクロミック成形体

### 2. 特許請求の範囲

(1) 疲労寿命の異なるフォトクロミック化合物 を含むフォトクロミック成形体であって、疲労寿 命の短いフォトクロミック化合物を分散して含む 重合体の表層に疲労寿命の長いフォトクロミック 化合物を存在させてなるフォトクロミック成形体。

# 3. 発明の詳細な説明

# (産業上の利用分野)

本発明は、フォトクロミック作用の耐久性の優 れたフォトクロミック成形体に関する。

#### (從来技術)

フォトクロミズムとは、ここ数年来注目をあつ めてきた現象であって、ある化合物に太陽光また は水銀灯の光のような紫外線を含む光を照射する と速やかに色が変わり、光の照射をやめて暗所に おくと元の色にもどる可逆作用のことである。こ の性質を有する化合物は、フォトクロミック化合 物と呼ばれ、従来から様々の構造の化合物が合成 され、提案されてきたが、その構造には特別な共 通の骨格は認められない。

フォトクロミック化合物としては、スピロピラ ン化合物、スピロオキサジン化合物、チオニン化 合物、ビオローゲン化合物、フルギド又はフルギ ミド化合物、アゾベンゼン化合物、ジチゾン金属 化合物及びクロメン又はその誘導体などが知られ ている。

これらの化合物を夫々単独で用いた場合には、 所望する色調が得られない場合がある。特に、フ ォトクロミックレンズとして用いる場合には、グ レイ、アンバー、ブラウン等の色調が好まれるが、 これらの色調は、上記した化合物単独では得られ ない。これらの色調を得るためには、発色色調が 黄~橙色であるクロメン又はその誘導体、ピオロ ーゲン化合物又は、ジチゾン金属化合物と発色色 調が赤~青色であるスピロピラン化合物、スピロ オキサジン化合物、チオニン化合物、フルギド又 はフルギミド化合物及びアゾベンゼン化合物とを

混合することが考えられる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、これら複数のフォトクロミック 化合物の混合物は、時間の経過によって徐々に色 調が変化していくことがわかった。この原因について、本発明者らが検討した結果、前記した各種 のフォトクロミック化合物の疲労寿命は夫々異な り、疲労寿命の異なるフォトクロミック化合物を 組合わせて使用した場合、疲労寿命の短い方のフォトクロミック化合物が先に発色しなくなるため であることがわかった。

そこで、本発明者らは、疲労寿命の短いフォトクロミック化合物の耐久性を伸ばして、疲労寿命の長いフォトクロミック化合物のそれとほぼ同程度にすることができれば、長期にわたって色調の変化が生じないフォトクロミック化合物の短いフォトクロミック化合物の耐久性を向上させるために鋭意研究を行なった。

(課題を解決するための手段)

属化合物及びクロメンはその誘導体などを挙げる ことができる。

本発明のフォトクロミック成形体をフォトクロミックレンズとして用いる場合には、グレイ、アンバー、ブラウン等の色調が求められ、これらの色調に調製するためには、発色色調が黄〜橙色化の誘導体、ピオローゲンと合物又は、ジチゾン金属化合物と発色色調が赤〜青色であるスピロピラン化合物、スピロオキサジン化合物、チオニン化合物、フルギド又はフルギミド化合物及びアヴベンゼン化合物とを組合せることが好ましい。

これらの中でも、発色濃度、退色速度及び疲労 寿命などのフォトクロミック特性や、本発明による効果が顕著であるという理由から、スピロオキ サジン化合物とクロメン又はその誘導体との組合 せ、及びフルギド又はフルギミド化合物とクロメ ン又はその誘導体との組合せが本発明において好 適に採用される。

本発明において好適に使用されるフォトクロミ

その結果、フォトクロミック化合物を重合体中に分散させた場合、表面よりも内部に存在する化合物の繰り返し耐久性が良好であることを見出した。そこで、比較的耐久性の短いフォトクロミック化合物を重合体の内部に存在させ、重合体の皮面には比較的耐久性に優れたフォトクロミック化合物の耐久性を同程度に調整することに成功し、本発明を提案するに至った。

即ち、本発明は、疲労寿命の異なるフォトクロミック化合物を含むフォトクロミック成形体であって、疲労寿命の短いフォトクロミック化合物を分散して含む重合体の表層に疲労寿命の長いフォトクロミック化合物を存在させてなるフォトクロミック成形体である。

本発明においては公知のフォトクロミック化合物が何ら制限なく採用される。例えば、スピロピラン化合物、スピロオキサジン化合物、チオニン化合物、ビオローゲン化合物、フルギド又はフルギミド化合物、アゾベンゼン化合物、ジチゾン金

ック化合物であるスピロオキサジン化合物は、下 記式〔 I 〕で示される。

但し、X は、夫々置換されていても

よい芳香族炭化水素基又は不飽和複素環基で

あり、 
$$\gamma$$
 は、  $\stackrel{R_{\bullet}}{\underset{R_{\bullet}}{\bigvee}}$  R。 又は

ルキル基、アミノ基、置換アミノ基又はアルコキシカルボニル基であり、R。およびR。の少くとも一方はシアノ基、ハロゲノアルキル基又はアルコキシカルボニル基であり、

☑ は、夫々置換されていてもよい芳香

族炭化水素基又は不飽和複素環基である。)

は、R, およびR, は水素原子、またはアル キル基であり、R, とR, は一緒になって環 を形成していてもよく、R, はアルコキシカ

アルキルアミノ基:メチル基、エチル基、プロピ ル基、t-プチル基の如き炭素数1~4の低級ア ルキル基;トリフルオロメチル基、2-クロロエ チル基などのハロゲン原子を1~3個有するハロ ゲン化低級アルキル基;メトキシ基、エトキシ基、 t ーブトキシ基の如き炭素数 1 ~ 4 の低級アルコ キシ基;フェニル基、ナフチル基、トリル基の如 き炭素数6~10のアリール基:フェノキシ基、 1ーナフトキシ基の如き炭素数6~14のアリー ルオキシ基;ペンジル基、フェニルエチル基、フ ・ェニルプロピル基の如き炭素数7~15のアラル キル基;ベンジルオキシ基、フェニルプロポキシ 基の如き炭素数7~15のアラルコキシ基および **炭素数1~4のアルキルチオ基などが挙げられる。** これらの置換基は、同種であっても異種であって もよく、また位置は特に制限されない。

上記一般式 (I) 中、 X で示される置換 されていてもよい不飽和複素環基は、酸素、イオ ウ、窒素原子を含む 5 員環、 6 員環またはこれら 素原子またはアルキル基であって少くとも一方は炭素数2以上のアルキル基であり、またはこれらが一緒になって環を形成していてもよく、R。は水素原子、炭化水素基、アルコキシカルボニルアルキル基又はシアノアルキル基である。

上記一般式〔1〕中、 🗶 で示される基は、

夫々置換されていてもよい芳香族炭化水素基又は 不飽和複素環基である。芳香族炭化水素基を具体 的に例示すると、ベンゼン環、ナフタレン環、フットラセン環等のベンゼン環 1個またはその2~4個の縮合環から誘導された 2個の基が挙げられる。また、上記の芳香族炭化 水素基に置換基が置換していてもよい。かか素し 機基の例としては、フッ素、塩素、臭素、沃差の 如きハロゲン原子;ヒドロキシル基;メチルア ミノ基;ジエチルアミノ基の如き炭素数1~4の

にベンゼン環またはシクロヘキセン環が縮合した 複素環基が挙げられる。具体的には、ピリジン環、 キノリン環、ピロール環、インドール環等の含窒 素複素環;フラン環、ベンゾフラン環等の含酸素 複素環;チオフェン環、ベンゾチオフェン環等の 含イオウ複素環等から誘導される2価の複素環基 が挙げられる。特に、ベンゼン環と5員環又は6 員環の複素環との2環系縮合複素環である場合に は、高い発色濃度が得られる。

また、不飽和複素環基の置換基としては、前記 した芳香族炭化水素基の置換基が何ら制限なく採 用される。

次に、前記一般式〔I〕中、 y は

ここで、R4, R5, R4, R7, R8, R4, およびR10は、

上記のハロゲン原子としては、フッ素、塩素、 臭素等である。

上記の炭化水素基としては、アルキル基、アリール基、アラルキル基等である。この内、アルキル基は特に限定されないが、一般には炭素数1~10、好ましくは1~4であることが好適である。このアルキル基をより具体的に例示すると、メチル基、エチル基、イソプロピル基等である。また、上記のアリール基は炭素数6~10であることが好ましく、具体的に例示すると、フェニル基、ナフチル基等であり、アラルキル基としては、炭素

を一般式 - N Ria で示した場合、Riaはテトラ メチレン基、ペンタメチレン基などのアルキレン 基; - CHaCHOCHa-、- CHaOCHaCHa-、

- CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-、 - CH<sub>2</sub>O(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub> などのオキシアルキレン基; - CH<sub>2</sub>SCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-、 - CH<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub> 、 - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>CH<sub>3</sub>-などのチオアルキレン基;

 $-CH_zCH_zCH_zCH_z-$  などのアゾアルキレン基などであることが好ましい。

前記のアルコキシカルボニル基は特に限定されないが、一般には炭素数 1~5、好ましくは 1~3であることが好適である。このアルコキシカルボニル基をより具体的に例示すると、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等が挙げられる。

そして、一般式 [1] 中、R。及びR。のうち

数 7 ~ 1 4 であることが好ましく、具体的にはベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基、ナフチルメチル基等が挙げられる。

次に、アルコキシ基は特に制限されないが、一般には炭素数 1~10、好ましくは 1~4であることが好適であり、具体的にはメトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基等を挙げることができ

上記のハロゲノアルキル基中のハロゲン原子は、フッ素、塩素、臭素等であり、アルキル基は炭素 数1~4のものが好適である。具体的にはトリフルオロメチル基、トリクロロメチル基、トリプロモメチル基等である。

アミノ基または置換アミノ基は、一般式

$$-N < \frac{R_{11}}{R_{12}}$$
 または  $-N = \frac{1}{R_{12}}$  で示される。上記の

RII及びRIIはそれぞれ同種または異種の水素原子、炭化水素基であることが好ましい。 該炭化水素基は、前記RII・RII・で示したものと同じものが好適に使用される。 さらにまた、置換アミノ基

少くとも一方は、シアノ基、ハロゲノアルキル基 又はアルコキシカルボニル基でなければならない。 これらの基を選択することによって、本発明に使 用されるスピロオキサジン化合物は高温域におい ても良好なフォトクロミック作用を示す。

次に 2 は、夫々置換されていてもよい芳香族炭化水素基又は不飽和複素環基である。これらの基は、既に X について説明した基が何ら制限されず採用される。 2 は、一般式

(I)中の Y で示される縮合環の 3.4 - 位に縮合しており、このために本発明で使用されるスピロオキサジン化合物は高温域でも良好なフォトクロミック作用を示す。

R」とR。は一緒になって環を形成していてもよ く、R。はアルコキシカルボニルアルキル基であ

よびR:は水素原子またはアルキル基であって少くとも一方は炭素数2以上のアルキル基であり、またはこれらが一緒になって環を形成していてもよく、R:は水素原子、炭化水素基、アルコキシカルボニルアルキル基又はシアノアルキル基である。

上記のアルキル基は、特に限定されないが、一般には炭素数1~20、好ましくは1~6であることが好適である。上記のアルキル基を具体的に例示すると、メチル基、エチル基、イソプロピル基等である。また、R. とR. が一緒になって環を形成している場合は、特に限定されないが、一

シカルボニルアルキル基をより具体的に例示すると、メトキシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルプロピル基、エトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルスチル基、アトキシカルボニルズチル基、プトキシカルボニルエチル基等である。

また、上記のシアノアルキル基は特に限定されないが、一般には炭素数1~10、好ましくは1~4であることが好適である。このシアノアルキル基を具体的に例示すると、シアノメチル基、シアノエチル基、シアノプロピル基等である。

次に前記のスピロオキサジンとの組合せで好適 に使用されるクロメン又はその誘導体は、次に述 べる化合物である。

クロメンは、下記式

で示される化合物である。また、クロメン誘導体 は、上記のクロメンの骨格を有する化合物が何ら 般に炭素数 5~10のシクロアルキル環、ビシクロアルキル環、トリシクロアルキル環が好適である。これらをより具体的に例示すると、シクロペンチル環、シクロヘキシル環、シクロヘブチル環、シクロヘキシル環、ピシクロで、カクロハボルナン環、アダマンタン環、ピシクロ〔3.3.1〕ノナン環から誘導される2値の基が挙げられる。これらR、及びR。は、いずれも一方が炭素数1以上のアルキル基であり、他方が炭素数2以上のアルキル基である。とが高温域において環を形成していることが高温域において良好な発色濃度を示すために好適である。

前配一般式〔Ⅰ〕中、R。で示される炭化水素 基は特に限定されず、前記R。~Rioで述べた基 が採用される。

アルコキシカルボニルアルキル基中のアルコキシ基は特に限定されないが、一般には炭素数1~10、好ましくは1~4のものが好適である。アルコキシカルボニルアルキル基中のアルキレン基は特に限定されないが、一般には炭素数1~10、好ましくは1~4のものが好適である。アルコキ

制限なく採用される。本発明においては、特に下記式 (Ⅱ) で示されるクロメン誘導体が優れたフォトクロミック性を有するために好適に用いられる。

但し、 Y は、夫々置換されていて

もよい芳香族炭化水素基又は不飽和複素環基であり、R・及びR・は、夫々同一又は異なる水素原子、炭化水素基、置換アミノ基であり、または、これらが一緒になって環を形成していてもよく、R・及びR・は、夫々同一又は異なる水素原子、炭化水素基、又は置換アミノ基である。

上記一般式(II)中、 Y で示される芳香族炭化水素基および不飽和複素環基は、前記一般式(I)で示されるスピロオキサジン化合物の

X について説明した基が採用される。また、これら芳香族炭化水素基および不飽和複素環基の置換基は、前配一般式〔1〕中の X で示される芳香族炭化水素基および不飽和複素環基の置換基が何ら制限なく採用される。

さらに、
$$-R^s-S-R^s$$
,  $-R^s-X < \frac{R^s}{R^s}$  (但し、

 $R^s$  はアルキレン基又は  $+0-R^s$  + (但し、 $R^s$  はアルキレン基であり、nは正の整数である。) であり、 $R^s$  及び  $R^s$  は、夫々同種又は異種のアルキル基であり、X は-N < , -P < ,

$$-P < {0 - \atop 0-}$$
  $\nabla u - 0 - P < {0 - \atop 0-}$   $\nabla s = 0 - P$ 

1個または2個以上置換していてもよい。上記の アルキル基及びアルキレン基の炭素数は6~20 の範囲であることが好ましく、また、 ←0-R<sup>a</sup>→π のnは、全炭素数が6~20となるような整数が 好ましい。

次に、本発明におけるフォトクロミック化合物 として前記のクロメン又はその誘導体との組合せ で好適に使用し得るフルギド化合物又はフルギミ ド化合物は次のような化合物である。フルギド化 合物は、下記式

で示される構造を有し、フォトクロミック性を有 する化合物が何ら制限なく採用される。また、フ ルギミド化合物は、下記式

で示される構造を有し、フォトクロミック性を有 する化合物が何ら制限なく採用される。 次に、前記一般式〔Ⅱ〕中、R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> およびR<sup>4</sup>で示される炭化水素基および置換アミ ノ基は、前記一般式〔Ⅰ〕で示されるスピロオキ サジン化合物のR<sub>4</sub>~R<sub>1</sub>。について説明したのと 同様の炭化水素基および置換アミノ基が採用される。

また、前記一般式(II)中、 $R^I$  および $R^I$  は、一緒になって環を形成していてもよく、この場合の環は、前記一般式(II)中の $R_I$  および $R_I$  について説明した環が何ら制限なく採用される。

前記したクロメン又はその誘導体の中でも、前

記一般式〔・Ⅱ〕中の Y が、二環以上の縮

合環であることが発色濃度が高いために好ましい。中でもクロメン骨格の7、8位に環が縮合した化合物がより好ましい。また、前記一般式〔Ⅱ〕中、R\*及びR\*が環を形成している場合には、クロメン骨格の5、6位に環が縮合した化合物も好適に用いられる。

本発明においては、フルギド化合物又はフルギミド化合物としては、下記式で示される化合物が 一般に用いられる。

式中

は、それぞれ置換基を有していてもよ い芳香族炭化水素基または不飽和 複素環基

R:i は、それぞれ置換基を有していてもよい1価の炭化水素基または1価の

(C) は、それぞれ置換基を有していてもよいノルボルニリデン基またはアダ

X 。 は、酸素原子、 基 >N-R,2 基 >N-A:-B:-(A<del>:) = (B:) = R:s</del> 基 >N-A:-A または 基 >N-A:-R:4 を示す。

ここで、

Rizは、水素原子、アルキル基またはアリー ・ ル基、

A: A: およびA:は、同一もしくは異なり、ア ルキレン基、アルキリデン基、シク ロアルキレン基、またはアルキルシ クロアルカン-ジイル基、

B,およびBzは、同一もしくは異なり、

Risは、それぞれ置換基を有していてもよい

オ基、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基及び炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基よりなる群から選ばれた原子または基の少なくとも 1 個によって、それぞれの場合に置換されていてもよい 2 価の芳香族炭化水素基または 2 価の不飽和複素環基であるのが好ましい。

また、 Ý が、上記した各置換基の1~3 個によってそれぞれの場合に置換されていてもよい炭素数6~14のアリール基または窒素原子、・酸素原子及び硫實原子を1個合有する5員環または6員環の単環複素環基或いは該複素環基にベンゼン環またはシクロヘキセン環が縮合した縮合複素環基であるのは一層好ましい。

さらに上記 √ が、2価のベンゼン環、複 素原子を1個含有する5員環または6員環の単環 複素環またはこの複素環にベンゼン環或いはシク ロヘキセン環が縮合した形の縮合複素環であるも のが好ましい。これらベンゼン環、単環複素環ま アルキル基、ナフチル基またはナフ チルアルキル基、

A。は、置換基を有していてもよいナフチル 基、

R<sub>14</sub>は、ハロゲン原子、シアノ基またはニトロ基を示す。

前記一般式 [II] 中、 Y で示される芳香 族炭化水素基および不飽和複素環基は、前記一般 式 [I] で示されるスピロオキサジン化合物の

※ について説明した基が採用される。また、これら芳香族炭化水素基および不飽和複素環基の 置換基は、前記一般式(I)中の ※ で示される芳香族炭化水素基および不飽和複素環基の置換基が何ら制限なく採用される。

上記 Y は、ハロケン原子、ニトロ基、シアノ基、アミノ基、炭素数1~4のアルキルチ

たは縮合複素環には、前記した置換基が1~2個 含まれているものも同様に好ましい態様である。

前記一般式 (II) における R ... は、それぞれ置換基を有していてもよい 1 価の炭化水素基または、1 価の複素環基である。

かかるRiiの炭化水素基としては前記一般式 (I)で示されるスピロオキサジン化合物のRi ~Rioで説明したのと同様の炭化水素基が採用される。

またRinの複素環基としては、窒素原子、酸素原子および硫黄原子の如きヘテロ原子の少なくとも1種を1~3個、好ましくは1または2個含む5員環または6員環の単環複素環基或いはこれにベンゼンが縮合した縮合複素環基が好ましい。か

かる複素環基の具体例としては、前記 (\*\*\*) の 定義において説明した不飽和複素環基の例示の他 にさらに飽和のピペリジン環、ピペラジン環、モルホリン環、ピロリジン環、インドリン環、クロマン環などの飽和複素環基を挙げることができる。

前記したR」の炭化水素基または複素環基は置換基を有していても特に差支えない。かかる置換基は、炭化水素基または複素環基に対し、多くとも5個、好ましくは3個まで含有することが好ましく、置換基の具体例としては、前記 において説明したものと同じ置換基を例示すること

上記R11として好ましいのは、ハロゲン原子、 炭素数1~4のアルコキシ基またはフェニル基で 置換されていてもよい炭素数1~20のアルキル 基;ハロゲン原子または炭素数1~4のアルコキ シ基で置換されていてもよい炭素数6~10のア リール基;または窒素原子、炭素原子及び硫黄原 子を1~3個、殊に1個含有する5員環または6

ができる。

ある.

さらに上記Rハとして特に好ましいのは、炭素数1~6のアルキル基、炭素数7~10のアラル

員環の単環複素環基或いは該複素環基にベンゼン 環が縮合した縮合複素環基、殊に単環複素環基で

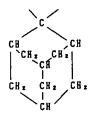
ニリデン基およびアダマンチリデン基の骨格構造を示したものである。これらノルボルニリデン基またはアダマンチリデン基は、上記式の水素原子が置換基により置換されていてもよく、その数は1個またはそれ以上であってもよい。 置換基を有する場合、その種類、数及び位置は、目的および用途によって任意に選択される。また複数の置換基であってもよい。

 キル基または炭素数6~10のアリール基である。 本発明における前記一般式〔Ⅲ〕において、

C は、それぞれ置換基を有していてもよいノ

ルボルニリデン基またはアダマンチリデン基を意味する。ここでノルボルニリデン基は下記式

で表わされ、またアダマンチリデン基は下記式で 妻わされる。



上記式は、いずれも置換基を有さないノルボル

キシカルボニル等の炭素数 2 ~1 0 のアルコキシカルボニル基; トリフルオロメチル基等の炭素数 1 または 2 のハロゲン置換アルキル基; ニトロ基; フェニル基、トリル基等の炭素数 6 ~1 4 のアリール基; フェニルエチル基、フェニルプロピル基等の炭素数 7 ~1 5 のアラルキル基、炭素数 1 ~4 のアルキルチオ基等が挙げられる。

これら置換基の好ましい例としては、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基、炭素数2~10のアルコキシカルボニル基、炭素数7~9のアラルキル基または炭素数6~10のアリール基である。

本発明における前記一般式(Ⅲ)においてX ″は、

酸素原子 (-0-)、基 >N-R12、

基  $> N-A_1-B_1-(A_2)_{\overline{n}}(B_2)_{\overline{n}}R_{13}$ 、

基>N−A3−A4 または基>N−A3−R14を示す。

また、一般式〔Ⅲ〕において、X″が

基  $> N - A_1 - B_1 - (A_2) - (B_2) - B_{12}$ 、

基>N-A3-A。または基>N-A3-R14、特に

基>NーA:-R. または

基 > N - A<sub>1</sub> - B<sub>1</sub> - (A<sub>2</sub>) - (B<sub>2</sub>) - R<sub>1</sub> 。 (但し、R<sub>1</sub> a は ハロゲン原子、シアノ基およびニトロ基よりなる 群から選ばれた 1 ~ 3 個の原子又は置換されていてもよい炭素数 1 ~ 1 0 のアルキル基である。) であるのが、得られる化合物のフォトクロミック 性の耐久性の点からより好ましい。

一般式 [Ⅲ]中の X が、上記した

基 > N - A<sub>1</sub> - B<sub>1</sub> - (A<sub>2</sub>) = (B<sub>2</sub>) = R<sub>1</sub>; のうち、R<sub>1</sub>;が ナフチル基またはナフチルアルキル基である場合、 および基 > N - A<sub>2</sub> - A<sub>4</sub> である場合は、B<sub>1</sub>; 又はA<sub>4</sub> で示されるナフチル基とイミド基 ( > N - ) との間 にはさまれた主領の原子数が3~7個の範囲であ ることが、フォトクロミック作用の耐久性に優れ た化合物が得られるために好ましい。

次に、上記 X における R<sub>12</sub>、 R<sub>13</sub>、 R<sub>14</sub>、 A<sub>1</sub>、 A<sub>2</sub>、 A<sub>3</sub>、 A<sub>4</sub>、 B<sub>1</sub>、 B<sub>2</sub>、 mおよび n の定<sub>2</sub> 養について詳細に説明する。

Riaは、水素原子、アルキル基またはアリール 基を示し、該アルキル基としては、例えば、メチ

チルシクロヘキサン-α、1-ジイル基

(-CH<sub>x</sub>-√H)-) の如き炭素数 6 ~ 1 0 のアルキ

ルシクロアルカンージイル基が挙げられる。 A 、および A 、としては、特に炭素数 1 ~ 6 のアルキレン基、炭素数 2 ~ 6 のアルキリデン基、炭素数 3 ~ 6 のシクロアルキレン基、炭素数 6 ~ 7 のアルキルシクロアルカンージイル基が好ましい。

B. およびB. は、互いに同一であってもよく、また異なっていてもよく、下記群の7つの結合基から選ばれる。′

Rには、それぞれ置換基を有していてもよいア

ル基、エチル基、プロピル基、 n - 、 iso-またはtert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基などが挙げられるが、これらの中で炭素数1~20のもの、さらに炭素数が1~10のものが好ましい。また該アリール基としては、例えばフェニル基、トリル基またはナフチル基等の炭素数6~10のものが挙げられる。

A. 、A. およびA. は、互いに同一であっても異なっていてもよく、アルキレン基、アルキルシージャルをであることができる。 こうの具体例としては、例えば、メチレン基、テトラメチレン基または 2.2 ージメチルトリメチレン基を変数 1~10のアルキンリメチリデン基をでしている。 ではイソアン基 は 2、2~10のアルキンプロピリデン基をでしている。 ではイソアン 基 は 2、2~10のアルキングストリデンタロへキシングのシクロアルキレン差; 2~メチルシクロへキサ

ルキル基、ナフチル基またはナフチルアルキル基を示す。上記のアルキル基の炭素数は特に制限されないが、1~10であることが好ましく、また、ナフチルアルキル基のアルキル基の炭素数は1~1
4が好ましい。

ンーα、1ージィル基(-CB:-(B)-)、4ーメ

A』は、置換基を有していてもよいナフチル基を示す。置換基の種類は特に制限されないが、該ナフチル基はハロゲン原子、アアノ基、ニトロ基、炭素数1~3のアルキルアミノ基、炭素数1~3のアルコキシ基よりなる群から選ばれた1~3個の原子または基で置換されていてもよい。またR14はハロゲン原子、シアノ基またはニトロ基を表わす。

前記した R. まおよび A. の定義において、ハロゲン原子としてはフッ素、塩素または臭素を挙げることができる。

本発明においては、疲労寿命の短いフォトクロミック化合物を重合体内部に分散させ、疲労寿命の長いフォトクロミック化合物を重合体表層に存在させる。例えば、各種のフォトクロミック化合物の組合せの中で、前記したスピロオキサジン化合物のクロメン又はその誘導体を重合体内部に分散させ、スピロオキサジン化合物を重合体表層に存在させる。また、前記したクロメン又はその誘導

体とフルギド又はフルギミド化合物との組合せの 場合は、フルギド又はフルギミド化合物を重合体 内部に分散させ、クロメン又はその誘導体を重合 体表層に存在させる。

また、本発明においては3種以上のフォトクロミック化合物を用いてもよく、この場合は疲労寿命の最も短いフォトクロミック化合物を重合体内部に分散させ、疲労寿命の最も長いフォトクロミック化合物を重合体表層に存在させ、疲労寿命が中間のフォトクロミック化合物は、その疲労寿命の程度に応じて重合体内部及び重合体表層のいずれに存在させるかを決定すればよい。

本発明において、前記した疲労寿命の短いフォ トクロミック化合物を分散させる重合体は、熱可 塑性樹脂および熱硬化性樹脂の別なく用いること ができる。

熱可塑性樹脂としては、疲労寿命の短いフォトクロミック化合物を均一に分散させ得るものであればよく、光学的に好ましくは例えば、ポリアクリル酸メチル、ポリメタクリル酸エチル、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリルで、ポリアクリルアミド、ポリ(2-ヒドレコール、ポリアクリレート)、ポリジメチルシロキシエチルメタクリレート)、ポリジメチルシロキサン、ポリカーボネート等を挙げることができる。

疲労寿命の短いフォトクロミック化合物の熱可 塑性樹脂中への分散は、熱可塑性樹脂の合成、即 ち、重合を上記化合物の存在下に行なう方法、ま たは熱可塑性樹脂と上記化合物とを熱可塑性樹脂 の溶融温度以上で溶融混練する方法が挙げられる。

次に熱硬化性樹脂としては、エチレングリコー

ルジアクリレート、ジエチレングリコールジメタ クリレート、エチレングリコールピスグリシジル メタクリレート、ピスフェノールAジメタクリレ ート、 2,2-ビス(4-メタクリロイルオキシエ トキシフェニル) プロパン、 2,2-ピス (3,5-ジプロモー4ーメタクリロイルオキシエトキシフ ェニル) プロパン等の多価アクリル酸及び多価メ タクリル酸エステル化合物:ジアリルフタレート、 ジアリルテレフタレート、ジアリルイソフタレー。 ト、酒石酸ジアリル、エポキシコハク酸ジアリル、 ジアリルフマレート、クロレンド酸ジアリル、ヘ キサフタル酸ジアリル、ジアリルカーボネート、 アリルジグリコールカーボネート、トリメチロー ルプロパントリアリルカーボネート等の多価アリ ル化合物; 1,2-ピス (メタクリロイルチオ) エ タン、ピス (2-アクリロイルチオエチル) エー テル、 1,4-ピス (メタクリロイルチオメチル) ベンゼン等の多価チオアクリル酸及び多価チオメ タクリル酸エステル化合物;ジビニルベンゼン等 のラジカル重合性多官能単量体の重合体:又はこ

れらの各単量体とアクリル酸、メタクリル酸、無 水マレイン酸等の不飽和カルポン酸;アクリル酸 メチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸ベン ジル、メタクリル酸フェニル、2-ヒドロキシエ チルメタクリレート等のアクリル酸及びメタクリ ル酸エステル化合物;フマル酸ジエチル、フマル 酸ジフェニル等のフマル酸エステル化合物;メチ ルチオアクリレート、ペンジルチオアクリレート、 ベンジルチオメタクリレート等のチオアクリル酸 及びチオメタクリル酸エステル化合物;スチレン、 クロルスチレン、メチルスチレン、ピニルナフタ レン、プロモスチレン等のピニル化合物等のラジ カル重合性多官能単量体との共重合体:さらには エタンジチオール、プロパントリオール、ヘキサ ンジチオール、ペンタエリスリトールテトラキス チオグリコレート、ジ(2 - メルカプトエチル) エーテル等の多価チオール化合物と前記のラジカ ル重合性多官能単量体との付加共重合体:ジフェ ニルエタンジイソシアネート、キシリレンジイソ シアネート、p-フェニレンジイソシアネート等

の多価イソシアネート化合物とエチレングリコール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ピスフェノールA等の多価アルコール化合物又は前記した多価チオール化合物との付加重合体等があげられる。これらの原料モノマーは1種又は2種以上を混合して使用できる。

上記した熱硬化性樹脂中への疲労寿命の短いフォトクロミック化合物の分散は、熱硬化性樹脂の原料モノマーと疲労寿命の短いフォトクロミック化合物とを混合したのちに重合する方法が一般に採用される。

このような重合体に分散させる疲労寿命の短いフォトクロミック化合物の添加量は、該重合体100重量部に対して0.001~20重量部、好ましくは0.1~10重量部である。

上記の疲労寿命の短いフォトクロミック化合物を分散させた重合体の表層に疲労寿命の長いフォトクロミック化合物を存在させる態様は、何ら限定されるものではないが、本発明においては下記 ①及び②

- ① 重合体に疲労寿命の長いフォトクロミック 化合物を含浸させ、重合体の表面近傍に疲労寿命 の長いフォトクロミック化合物の層を形成させる。
- ② 重合体の表面に、疲労寿命の長いフォトクロミック化合物を分散して含む樹脂層を形成させる。

が好ましく採用される。

に溶解させて用いればよい。さらに特開昭60-112880号公報に示されているような市販ラッカー中に疲労寿命の長いフォトクロミック化合物を分散させ、これを重合体へ墜布し、100~250℃で1~60分加熱することにより、表面に含浸させる方法も採用される。このとき市販ラッカー中の疲労寿命の長いフォトクロミック化合物の濃度は、0.1~50重量%が好ましい。

このような方法で、一般に重合体の表面から5 μmの程度の深さまで疲労寿命の長いフォトクロ ミック化合物を含浸させることができる。

一方、重合体の表面に、疲労寿命の長いフォトクロミック化合物を含む樹脂層を形成させる場合、樹脂層としては、被覆される重合体の表面に強く 密着し、疲労寿命の長いフォトクロミック化合物が均一に分散するものであれば、前記の重合体で説明した各種の熱可塑性樹脂および熱硬化性樹脂が何ら制限なく用い得る。特に本発明のフォトクロミック成形体を光学レンズ等の光学材料に用いる場合には、重合体の表面硬度を向上させるため

### 特別平3-282445 (12)

に有機ケイ素化合物の加水分解物の被膜を重合体 の表面に形成させる方法において有機ケイ素化合 物に加水分解物の被膜と重合体との密着性を向上 させる目的で使用されるプライマーが好適に使用 し得る。このようなプライマーとしては、例えば、 ピスフェノールA型エポキシ樹脂、ピスフェノー ルF型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エ ポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂等の一分子中に 2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂系プ ライマー: トスプライムA、トスプライムB、ト スプライムC、'トスプライムD、トスプライムE やYP9341(以上、東芝シリコーン社製:商品名) などのシラン系プライマー;ポリゾールF361、 ポリゾールF341、ポリゾール FF-450 、コー ガムHW-7 (以上、昭和高分子社製:商品名)、 セピアンA517、セピアンA4716、セピアンA 46701 、セピアンA4635、セピアンA4730、セピ アンA45000 、セピアンA4171(以上ダイセル化 学工業社製;商品名)、ニカゾールFL-3000、 ニカゾールME-702、ニカゾールFX-201、

ニカゾールFX-322、ニカゾールFX-329、ニカゾールTS-444、ニカゾールTS-501、ニカゾールTS-542、ニカゾールTS-542、ニカゾールTS-542、ニッセツPE-115、ニッセツPE-118、ニッセツPE-121(日本カーバイド工業社製:商品名)などのアクリル樹脂系プライマーを挙げることができる。また、ポリビニルアルコール、ポリアクリロニトリル、オリビニルアルコール、ポリアクリロニトリル、セルロース系天然高分子などの親水性樹脂も、とれて変労寿命の長いフォトクロミック化合物を分散させる樹脂として使用することができる。

これらの樹脂に含有させる疲労寿命の長いフォトクロミック化合物の量は、得られるフォトクロミック成形体の発色濃度又は色調に応じて決定すればよく、一般には、樹脂100重量部に対して、疲労寿命の長いフォトクロミック化合物を 0.001 ~60重量部、特に0.1~40重量部の範囲とすることが好ましい。

疲労寿命の長いフォトクロミック化合物を含む

樹脂層の厚みは、得られるフォトクロミック成形体の発色濃度又は色調に応じて決定すればよいが、 一般には0.5~10μmの範囲が好ましい。

前記した、疲労寿命の短いフォトクロミック化合物と疲労寿命の長いフォトクロミック化合物との配合割合は、本発明のフォトクロミックの形体の所望する色調に応じて決定すればよいが、フルギド又はフルギミド化合物とクロメン又はその誘導体が 0.01 ~ 1000 重量部の範囲であり、良好な混合色を期待する場合には、0.1~10重量部の範囲から選択することが好ましい。

また、クロメン又はその誘導体とスピロオキサジン化合物とを組合せて使用する場合は、一般にクロメン又はその誘導体 1 0 0 重量部に対して、スピロオキサジン化合物は、0.01~10000 重量部の範囲であり、良好な混合色を期待する場合には、0.05~1000重量部の範囲から選択することが好ま

しい。

本発明のフォトクロミック成形体に紫外線安定 剤を配合することにより更にフォトクロミック性 の耐久性を向上させることができる。 紫外線安定 剤としては、各種プラスチックに添加されている 公知の紫外線安定剤が何ら制限なく使用し得る。

本発明において、フェトクロミック化合物の耐久性の向上を勘案すると、各種の紫外線安定剤の中でも、一重項酸素消光剤、ヒンダードアミン光安定剤、ヒンダードフェノール酸化防止剤、イオウ系酸化防止剤が好適に使用される。これらの紫外線安定剤をより具体的に例示すると、シアープ 3346 (以上、アメリカンサイアナミド社製); UVーチェクAM101, UVーチェクAM105 (以上、フェロコーボレーション社製); イルガスタブ 2002, チヌピン 765, チヌピン 144, キマソープ 944, チヌピン 622, イルガノックス1010, イルガノックス 245 (以上、チバガイギー社製); ライレックス 18BC (デュボン社製); シアソープ 3346 (アメリカンサイアナ

# 特開平3-282445 (13)

ミド社製): サノールLS-1114、サノールLS-744 、サノールLS-2626 (以上、三共餅社製); スミライザーGA-80、スミライザーGM、スミライザー BBM-S、スミライザーWX-R、スミライザーS、スミライザー BBT、スミライザーTP-D、スミライザー TPL-R、スミライザー TPS、スミライザー MB (以上、住友化学社製):マークAO-50、マーク AO-20、マーク AO-30、マークAO-23 (以上、アデカ・アーガス社製); アンチオキシグント HPM-12 (S.F.O.S.社製) 等があげられる。尚、上記の名称はいずれも商品名である。

前記の紫外線安定剤、重合体中へ疲労寿命の短いフォトクロミック化合物を分散させる際に同時に添加し分散させれば良く、又、疲労寿命の長いフォトクロミック化合物を前記した方法により重合体の表層に存在させる時も同時に使用すればよい。

前記の紫外線安定剤の配合割合は、疲労寿命の 長いフォトクロミック化合物及び疲労寿命の短い

である。

従って、本発明のフォトクロミック成形体は、 広範囲の分野に利用でき、例えば、銀塩感光材料 に代る各種の記録記憶材、複写材料、印刷用感光 体、陰極線配管用記録材料、レーザー用感光材料 などの種々の記録材料として利用できる。その他、 本発明のフォトクロミック成形体はフォトクロミ ックレンズ、光学フィルター、ディスプレイ、光 量計、装飾などの材料としても利用できる。

### (実施例)

以下、実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。実施例中の「部」は「重量部」である。

尚、以下の実施例における記号は次の化合物を 示す。

・BMDBP : 2,2-ピス (4-メタクリロイルオキ シエトキシー 3,5-ジブロモフェニル) プロパン

· Cl-St : クロルスチレン

フォトクロミック化合物の夫々100重量部に対して、0.01~10000 重量部の範囲であることが好ましく、特に、得られるフォトクロミック成形体のフォトクロミック性の点からは、紫外線安定剤は10~500重量部の範囲であることが好ましい。

また、本発明においては、さらにフォトクロミック性の耐久性を向上させる目的で、本発明のフォトクロミック成形体の表面へ有効ケイ素化合物の加水分解物よりなる層の被覆が行なわれても良い。

#### (効果)

以上に説明したように、本発明のフォトクロミック成形体は、太陽光もしくは水銀灯の光のような紫外線を含む光で無色から着色もしくは濃色した形態に変化し、その変化が可逆的で優れた調光性を示している。また、本発明は、2種又はそれ以上のフォトクロミック化合物を併用することにより、グレー、ブラウン、アンバーをはじめとする種々の中間色を容易に得ることに成功したもの

・TMP-TAC : トリメチロールプロパントリアリルカーボネート

・BADBP : 2,2-ビス (4~アリルカーボネイト エトキシー 3,5-ジブロモフェニル) プロパン

・ADC : アリルジグリコールカーポネート

·DAP :ジアリルフタレート

·St :スチレン

・DCIPF : ジ (2 - クロルイソプロピル) フマレート

· EGDMA : エチレングリコールジメタクリレート

・PETTP : ベンタエリスリトールテトラキス (β - チオプロピオネート)

・DME :ジ(2-メルカプトエチル)エーテル

・DVB :ジビニルベンゼン

・XIC : キシリレンジイソシアネート

・ HPA : 3 - ( 2.4 - ジプロモフェノキシ) -2 - ヒドロキシプロピルアクリレート

・MMA :メチルメタクリレート

· DEGDMA: ジエチレングリコールジメタクリレー

ŀ

・TBBM : 3,4,5ートリプロモベンジルメタクリ

レート

・HEMA : 2 - ヒドロキシエチルメタクリレート

・BMA : ベンジルメタクリレート

・IPP :ジイソプロピルパーオキシカーボネー

ŀ

・パープチルND: (日本油脂)製) t ープチルパ ーオキシー2 - ヘキサネート

・PVA :ポリピニルアルコール

・PHEMA : ポリ (2-ヒドロキシエチルメタクリ

レート

·PAN :ポリアクリルニトリル

#### 製造例 1

1-ヒドロキシー2-アセトナフトン10g (0.054 mol)とノルカンファー6.6g(0.06 mol)とピロリジン8g(0.113 mol)とをトルエン300ccに溶解した溶液を調製した。この混合物を10時間沸騰させ、水を分離した。反応終了後、トルエンを減圧下で除去し、残ったクロマノン化合物をアセトンで結晶化させた。次いで、溶解させ、水素化ホウ索ナトリウムを徐々に添加して、このクロマノール化合物にした。このクロマノール化合物にした。このクロマノール化合物1、47gを二酸化炭素気流中で無水硫酸網4.5gと共に150~160℃で10分間加熱し、茶色の粘稠な液体をシリカゲル上でのクロマトグラフィーにより精製することにより、下記式のクロメン誘導体6.3gを得た。

この化合物の元素分析値は、C 86.93 %、H 6.89%、O 6.18 %であって、C1.B1.O に対する 計算値であるC 87.02%、H 6.87 %、O 6.12 %に極めてよく一致した。また、プロトン核磁気 共鳴スペクトルを測定したところ、δ7.2~8.3 ppm 付近にナフタレン環のプロトンに基づく6H のピーク、δ 5.6 ~ 6.7 ppm 付近にアルケンのブ ロトンに基づく 2 H のピーク、 δ 1. 2 ~ 2. 5 ppm 付近にノルボルニリデン基のプロトンに基づく 10 Hの幅広いピークを示した。さらに「C-核 磁気共鳴スペクトルを測定したところ、δ27~ 5 2 ppm 付近にノルボルニリデン基の炭素に基づ くピーク、δ110~160ppm 付近にナフタレ ン環の炭素に基づくピーク、δ80~110ppm 付近にアルケンの炭素に基づくピークが現われる。 上記の結果から、単離生成物は、上記の構造式(1) で示される化合物であることを確認した。

#### 製造例2

1 - アセチル - 2 - ナフトール 1 0 g ( 0.054 mol ) とビシクロ [ 3.3.1] ノナン - 9 - オン

8.29g(0.06mol)とモルホリン8.7g(0.10mol)とをトルエン300ccに溶解した溶液を調製した。この混合物を5時間沸騰させ、水を分離した。反応終了後、トルエンを滅圧下で除去し、残ったクロマノン化合物をアセトンで再結晶とせん。次いで、このクロマノン化合物をメタノールと合物をサールと合物にした。このクロマノール化合物6.49gを二酸化炭素気流中で無水硫酸銅と共に170~180℃で10分間加熱し、茶色の粘稠な液体をシリカゲル上でリンにより精製し、下記式のクロメン誘導体5.8gを得た。

この化合物の元素分析値は、C 86.81 %、H

7.62%、O 5.57 %であって、Cz,HzzO に対する 計算値であるC 86.90%、H 7.59 %、O 5.52 %に極めてよく一致した。また、プロトン核磁気 共鳴スペクトルを測定したところ、δ7.2~8.3 ppm 付近にナフタレン環のプロトンに基づく 6 H のピーク、δ6.0~7.0 ppm 付近にアルケンのブ ロトンに基づく 2 Hのピーク、 δ 1.2~2.5 ppm 付近にピシクロ〔3.3.1 〕9-ノニリデン基のプ ロトンに基づく14Hの幅広いピークを示した。 さらに「BCー核磁気共鳴スペクトルを測定したと ころ、 8 2 7 ~ 5 5 ppm 付近にビシクロ [3.3.1] 9-ノニリデン基の炭素に基づくピーク、δ 110 ~160ppm 付近にナフタレン環の炭素に基づく ピーク、 8 8 0 ~ 1 1 0 ppm 付近にアルケンの炭 素に基づくピークが現われる。上記の結果から、 単離生成物は、上記の構造式(2)で示される化合物 であることを確認した。

#### 製造例3

下記式で示されるクロマノン化合物 3.0 6 g (0.0 1 moi )

製造例 1 と同様に元素分析、プロトン核磁気共鳴スペクトル、13 C - 核磁気共鳴スペクトルの測定によって、この化合物が、上記の構造式(3)で示される化合物であることを確認した。

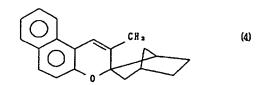
### 製造例 4

1-アセチル-2-ナフトール10g(0.054 mol) とノルカンファー6.6g(0.06 mol) とモルホリン8.7g(0.10 mol) とをトルエン300ccに溶解し、15時間沸騰させ、水を分離した。反応終了後、トルエンを減圧下で除去し、残った生成物をアセトンで再結晶させ、下記式で示される化合物7.53gを得た。

を無水エーテル50 ccに溶解し、0℃までその溶液を冷し、無水エーテル50 cc中で新たに調製したグリニャール試薬 CH3 Mg 2 (0.012 mol) をその溶液中に約1時間をかけて滴下した。滴下終での溶液中に約1時間をかけて滴下した。冷水中にを変温でさらに2時間撹拌した後、冷水中にも物を温でさらに2時間撹拌した後、なんでその溶液を乾燥をからなった。次いでエーテルを除去し、クロマノン化合物を支えた。次いで三のの銀に変えた。次いで三の銀路と大きのでで約10分間加熱し、茶色なおのクロメン誘導体247gを得た。

次いで、この化合物 7.53 g をメタノール 100 ccに溶解させ、ヨウ化メチルと反応させることにより下記式で示されるクロマノン化合物 6.95 g を得た。

次いで、この生成したクロマノン化合物を製造例3と同様にして、クロマノール化合物に変え、脱水反応を行ない、分離、精製後、下記式のクロメン誘導体5.84gを得た。



製造例1と同様に、元素分析、プロトン核磁気 共鳴スペクトル、<sup>13</sup>C - 核磁気共鳴スペクトルの 測定によって、この化合物が、上記の構造式(4)で 示される化合物であることを確認した。

### 製造例 5

5-n-オクチルオキシー1-ヒドロキシー2
ーアセトナフトン10g(0.0318 mol)とアセトン277g(0.0477 mol)とピロリジン1.13g(0.0159 mol)をトルエン100 meに溶解した溶液を調製した。この混合物を10時間沸騰させ、水を分離した。反応終了後、トルエンを液圧下で除去し、残ったクロマノン化合物をメタノール100 meに溶解させ、水素化ホウ素ナトリウムを徐々に添加してクロマノール化合物にした。このクロマノール化合物6.0gを二酸化炭素気流

中で無水硫酸網4.0gと共に150~160℃で 10分間加熱し、茶色の粘稠な液体をシリカゲル 上でのクロマトグラフィーにより精製することに より、下記式のクロメン誘導体3.8gを得た。

製造例1と同様に、元素分析、プロトン核磁気 共鳴スペクトル、13C-核磁気共鳴スペクトルの 測定によって、この化合物が上記の構造式(5)で示 される化合物であることを確認した。

#### 製造例6~14

製造例1~5と同様にして第1表に示したクロ メン誘導体を合成した。

得られた生成物について、製造例1と同様な構造確認の手段を用いて構造解析した結果、第1表に示す構造式で示される化合物であることを確認した。

第 1 妻

製造例	クロメン誘導体	製造例	クロメン誘導体	製造例	クロメン誘導体
6	H,CO 0	9	00-14	1 2	CH = (CH =)+
7		10	CH,CH,S- -(CH,)+10 CH,	1 3	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> )+ H <sub>3</sub> CO CH <sub>3</sub>
8	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ),,  CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>	1 1	C & CH3CH2CH2O) 2PO	1 4	(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> N- (CH <sub>3</sub> ) <sub>0</sub> CH <sub>3</sub>

#### 製造例15

下記式の3-チェニルエチリデン-2-アダマンチリデンこはく酸無水物3.4g(0.01 mol)

と下記式のグリシン-メチルエステル 1 7.8 g (0.0 2 mol)

をトルエンに溶解し、窒素雰囲気下で50℃で2時間加熱した。反応後、溶媒を除去して塩化アセチルに溶解し、1時間還流し環化した。得られた化合物を0-ジクロルベンゼン中で6時間還流することにより、下記のフルギミド化合物的に転位した。この化合物は、溶離液としてベンゼンとエ

上記の結果から、単離生成物は、下記の構造式 で示されるフルギミド化合物的であることを確認 した。

#### 製造例16

下記式のフルギミド化合物 3.4 g (0.0 1 mol)

ーテルを用いてシリカゲル上でのクロマトグラフィーにより精製され、クロロホルム及びヘキサンからの淡黄色針状結晶として27%の収率で得られた。この化合物の元素分析値は C 66.78%、 H 6.09 %、 N 3.36 %、 O 15.8 %、 S 7.96 %であって、CェzHzsO4NS に対する計算値である C 67.15 %、 H 6.08 %、 N 3.41 %、 O 15.6 %、 S 7.79 %に極めてよく一致した。また、プロトン核磁気共鳴スペクトルを測定したところ、 δ 7.0 ~ 8.0 ppm 付近にアロマティックなプロトンに基づく 2 Hのピーク、 δ 2.7 ppm に / C-CHz 結合のプロトンに基づく 3 Hのピーク、 δ 3.7 ppm 付近に一COCHz 結合のメチル基のプロトンに

基づく3 Hのピーク、 $\delta$  1.  $2\sim2$ . 5 ppm にアダマンチリデン基のプロトンに基づく1 4 Hのピーク、 $\delta$   $3\sim5$  ppm に $1\sim5$  転位したプロトンと N-CH $_z$ -結合に基づく3 Hのピークを示した。さらに $^{13}$  C - 核磁気共鳴スペクトル( $^{13}$  C - NMRを測定したところ、 $\delta$  2 7  $\sim$  7 0 ppm 付近

をテトラヒドロフランに溶解し、これに金属カリウム1gを室温で反応させ、下記式のイミドカリ3gを得た。

これと下記式のプロモアセトニトリル 1.2 g (0.01 mol)

#### BrCH z CN

をジメチルホルムアミド中で反応させることによ り、下記のフルギミド化合物品を得た。この化合

### 特開平3-282445 (18)

物は、溶離液としてクロロホルムとヘキサンを用 いてシリカゲル上でのクロマトグラフィーにより 精製され、ヘキサンからの淡黄色結晶として57 %の収率で得られた。この化合物の元素分析値は C 69.81%, H 5.80 %, N 7.44 %, O 8.50 %. S 8.46 %であって、CzzHzzNzOzS に対する 計算値であるC 69.84%、 H 5.82 %、 N 7.41 %. O 8.47 %, S 8.47 %に極めてよく一致し た。また、プロトン核磁気共鳴スペクトルを測定 したところ、δ7.0~7.5 ppm 付近にチオフェン 環のプロトンに基づく 2 Hのピーク、δ4.5 ppm 付近に > N-CH<sub>2</sub>CN 結合のプロトンに基づく2H のピーク, δ 3.7 ppm 付近に 1.5 転位したプロト ンに基づく1 Hのピーク、δ2.7 ppm 付近に-CH。 結合のプロトンに基づく 3 Hのピーク、 δ 1.3 ~ 2.5 ppm 付近に-CH<sub>2</sub>-結合のプロトンとアダマ ンチリデン基に基づくプロトンの14Hのピーク を示した。

さらに<sup>13</sup> C - 核磁気共鳴スペクトル(<sup>13</sup> C - NMR)を測定したところ、δ27~70ppm 付

近にアダマンチリデン基の炭素に基づくピーク、 δ 1 5.6 ppm 付近にメチル基の炭素に基づくピーク. δ 1 1 0 ~ 1 6 0 ppm 付近にチオフェン環の 炭素に基づくピーク、δ 1 6 0 ~ 1 7 0 ppm 付近に >C=0 結合の炭素に基づくピークが現われる。

上記の結果から、単離生成物は下記の構造式で 示されるフルギミド化合物的であることを確認し た。

#### 製造例17~34

製造例15~16と同様にして第2表に示したフルギド化合物又はフルギミド化合物を合成した。 得られた生成物について製造例15と同様な構造確認の手段を用いて製造解析した結果、第2表

待られた生成物について製造例15と同様な構造確認の手段を用いて製造解析した結果、第2表に示す構造式で示される化合物であることを確認した。

製造例No.	フルギド化合物又はフルギミド化合物	製造例No.	フルギド化合物又はフルギミド化合物
1 7	CH, O H,C S H NCH, NO.	2 1	S H NCH.OCH.CN
1 8	OCH, O NCH, C &	2 2	CH, O  CH, CH, CCH, CH, CH, CHCH,  II  O O O O H
1 9	O O O O O O	. 2 3	CH, O H FU O CH, OCH, CH, OCH,
2 0	CH, O HO: OH OH	2 4	CH. O NCH.COCH.CH.

製造例池	フルギド化合物又はフルギミド化合物	製造例No	フルギド化合物又はフルギミド化合物
2 5	CH, CH,  CH O C.B,  NCHCH.OCOCH.HO.	2 9	S NCH.COC.H.
2 6	C. E. O CH. CCH. CB. OCCH. Br	3 0	O H NCH*CM
2 7	B <sub>2</sub> CO CB <sub>2</sub> O NO <sub>2</sub>	3 1	OCH =
2 8	CH, O OH OCH, CH, CH, Br	3 2	Hacs CHa C CN

製造例Ma	フルギド化合物又はフルギミド化合物
3 3	CH. O NCH.CN
3 4	CH. O NCH.CN

製造例35

下記式の化合物

2.01g (0.0057 mol) と下記式の化合物

1.4g (0.0057 mol) とピロリジン 0.4 1 g (0.0058 mol) をエチルアルコール 5 0 m l に溶解し、2時間加熱湿流した。

反応後、溶媒を除去し、シリカゲル上でのクロマトグラフィーにより、精製することにより下記 式のスピロオキサジン化合物200mgを得た。

この化合物の元素分析値は、C 65.12%、H 4.90%、N 8.51%、O 9.74 %, F 11.73%であって、C\*\*,H\*\*\*N\*\*0\*\*F\*\*に対する計算値である C 65.45 %、H 4.88 %、N 8.48 %、O 9.69 %、F 11.50%に極めてよく一致した。また、プロトン核磁気共鳴ズベクトルを測定したところ、 δ 6.5~9 ppm 付近にキノリン環のプロトンとインドリン環のプロトンとオキサジン環のプロトンに基づく 9 Hのピーク、δ 4 ppm 付近に

>N-CH<sub>2</sub>-C- 結合のプロトンに基づく 2 Hのピーク、δ 3.7 ppm 付近に -0-CH<sub>3</sub> 結合のプロトンに基づく 3 Hのピーク、δ 1.3 ~ 2.1 ppm 付近にシクロヘキサン環のプロトンに基づく 1 0 Hの巾広いピークを示した。さらに「C-核磁気共鳴スペ

1.4g(0.0057 mol) とピロリジン0.41g(0.0057 mol) をエチルアルコール50mlに溶解し、2時間加熱選流した。反応後、溶媒を除去し、シリカゲル上でのクロマトグラフィーで精製することにより、下記式のスピロオキサジン化合物150mgを得た。

この化合物の元素分析値は、C 65.23%, H 5.21%, N 8.56%, O 9.71%, F 11.29%であって、C<sub>2.7</sub>H<sub>2.6</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>F<sub>3</sub>に対する計算値である C

クトルを測定したところ、 1 7 0 ppm 付近にカルボニルの炭素に基づくピーク、 δ 1 0 0 ~ 1 6 0 ppm 付近に、インドリンのベンゼン環とキノリン環とオキサジン環の炭素に基づくピーク、 δ 125 ppm 付近にトリフルオロメチル基に基づくピーク、 δ 9 9 ppm と δ 5 2 ppm 付近にスピロな炭素に基づくピーク、 δ 2 0 ~ 5 0 ppm 付近にメチル基とメチレン鎖の炭素に基づくピークを示した。

上記の結果から、単離生成物は上記の構造式 (35)で示される化合物であることを確認した。 製造例 3 6

下記式の化合物

2.0 g (0.0057 mol) と下記式の化合物

65.18 %, H 5.27 %, N 8.45 %, O 9.93 %, F 11.46%に極めて良く一致した。また、プロト ン核磁気共鳴スペクトルを測定したところ、よ 6.5 ~ 9 ppm 付近にアロマティックなプロトンに 基づくピーク、δ 1.0ppm 付近にエチル基のメチ ルのプロトンに基づくピーク、δ2ppm 付近にエ チル基のメチレンのプロトンに基づくピーク、る 3.5 ppm 付近に > N-CH\_2CH\_2COOCH\_3 のプロトンに 基づくピークを示した。また、!3C-NMR を測定 したとごろ、8170ppm 付近にカルボニルの炭 素に基づくピーク、δ100~160ppm 付近に アロマティックな炭素、オキサジン環の炭素とト リフルオロメチル基の炭素に基づくピーク、δ 9 9 ppm 付近にスピロな炭素に基づくピーク、 δ 5 0 ppm 付近に窒素に結合したメチレンの炭素に 基づくピーク、δ20~40ppm 付近に炭素に結 合したメチル基とメチレン基の炭素に基づくピー クを示した。上記の結果から単離生成物は上記の 構造式(36)で示される化合物であることを確認 した。

### 製造例37

下記式の化合物

2.0 1 g (0.0059 mol) と下記の化合物

1.02g(0.0059 mol) とピロリジン 0.43g(0.006 mol)をエチルアルコール 50 m & に溶解し、2時間加熱還流した。

反応後溶媒を除去し、シリカゲル上でのクロマトグラフィーにより精製することにより、下記式のスピロオキサジン化合物 400 mgを得た。

δ 9 9 ppm と δ 5 6 ppm 付近にスピロな炭素に基づくピーク、 δ 2 0 ~ 3 5 ppm 付近にシクロヘキサン基とメチル基の炭素に基づくピークを示した。

上記の結果から単離生成物は上記の構造式(37) で示される化合物であることを確認した。

## 製造例38

下記の化合物

2.0 g (0.0057 mol) と下記の化合物

0.98 g (0.0057 mol) とピロリジン 0.4 1 g (0.0057 mol) をエチルアルコール 5 0 m l に溶解し、2 時間加熱還流した。

反応後、溶媒を除去し、シリカゲル上でのクロマトグラフィーにより、精製することにより下記 式のスピロオキサジン化合物200mgを得た。

この化合物の元素分析値は、C 78.66%、H 6.09%、N 11.05%、O 4.2%であって、CzsHzzNzO に対する計算値であるC 78.71%、H 6.08%、N 11.02%、O 4.2%に極めてよく一致した。また、プロトン核磁気共鳴スペクトルを測定したところ、δ 6.5~9 ppm 付近にキノリン環のプロトン、インドリン環のプロトンおよびオキサジン環のプロトンに基づく10Hのピーク、δ 2.7 ppm 付近に \N-CHz 結合のプロトンに基づく3Hのピーク、δ 1.3~25 ppm 付近にノルボルナン環のプロトンに基づく10Hの幅広いピー

クを示した。さらに「C ー核磁気共鳴スペクトルを測定したところ、δ100~δ160ppm 付近にインドリンのベンゼン環、ナフタレン環およびオキサジン環の炭素に基づくピーク、δ99ppm とδ52ppm 付近のスピロな炭素に基づくピーク、δ27~52ppm 付近にノルボルナン環の炭素に基づくピークを示した。上記の結果から単離生成物は上記の構造式(38)で示される化合物であることを確認した。

### 製造例39~55

製造例35~38と同様にて第3衷に示したスピロオキサジン化合物を合成した。

得られた生成物について、製造例35と同様な構造確認の手段を用いて構造解析した結果、第3表に示す構造式で示される化合物であることを確認した。

第 3 表

製造例Na	スピロオキサジン化合物	製造例Na	スピロオキサジン化合物	製造例Na	スピロオキサジン化合物
3 9	CH, COOCH, CF,	4 2	CH,CH, CH,CH,COOCH,	4 5	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> COOCH <sub>3</sub>
4 0	CH, COOCH, COOCH,	4 3	CH, COOCH, CN	4 6	H <sub>3</sub> CO CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> N O N COOCH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>4</sub> COOCH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>
4 1	CH <sub>2</sub> CB <sub>2</sub> COOCH <sub>3</sub>	4 4	CH, COOCH, CF,		

製造例Na	スピロオキサジン化合物	製造例Na	スピロオキサジン化合物	製造例No	スピロオキサジン化合物
4.7	CH <sub>3</sub> CN O N (CB <sub>3</sub> ) a	5 0	H,CO N O N	5 3	CR NO NO NO
4 8	CF2 N O O O O O O O O O O O O O O O O O O	5 1	C.H. CN	5 4	CH <sub>3</sub> NH <sub>8</sub>
4 9	OH	5 2	CH s	5 5	(CH <sub>2</sub> ),N O Br

### 実施例1

クロルスチレン70部、 2.2ーピス( 3.5ージプロモー4ーメタクリロイルオキシフェニル)プロパン30部からなる組成物に製造例15のフルギミド化合物0.2 部を添加し、更にラジカル重合開始剤としてプチルND1部を添加し、十分に混合した。この混合液をガラス板とエチレン・酢酸ピニル共重合体とから30℃で18時間なれた鋳型の中へ注入し、注型重合を行った。重合は、空気炉を用い、30℃から90℃で18時間ない。重合終了後、鋳型を空気炉から取出し、放冷後、厚さ5㎜の重合体を鋳型のガラスからはずした。

さらに、製造例1で得たクロメン誘導体10部をシリコーンオイル100部中に分散させ、上記で得た重合体の板の表面に200℃、1時間含浸させた。その後、この板を冷水で冷却し、メタノールとアセトンで洗浄した。

クロメン誘導体は重合体表面から約2μmの深

さまで含浸させていた。得られた形成品をスガ試験機株式会社製のキセノンロングライフフェード メーター FAL-15AX-HCにより疲労寿命を測定した。

また、目視により色調の変化を観察した。疲労寿命(T ・ノ・z)は、クロメン誘導体とフルギド化合物又はフルギミド化合物について、夫々の化合物に基づく最大吸収波長における吸光度が初期(T。)の吸光度の1/2に低下するのに要する時間で表わした。但し、T。及びT ・ノ・z の吸光度は、いずれも夫々の化合物に基づく最大吸収波長における未照射の成形品の吸光度を引いた値であり、、また、て。の吸光度は光照射後60秒経過後に測定した。また、クロメン誘導体のT。およびT ・ノ・z における色調を観察した。

結果を第1表に示した。

### 実施例2~10

実施例1において、用いた単量体、クロメン誘導体、フルギミド化合物の種類と量を変え、単量体に合わせて公知の手段で重合を行った以外は実施例1と同様にした。結果を第3表に示した。

#### 比較例1

. . . .

クロルスチレン70部、 2.2-ピス( 3.5-ジプロモー4ーメタクリロイルオキシフェニル)プロパン30部からなる組成物に製造例1のクロメン誘導体0.4 部、製造例15のフルギョウのクロメン誘導体で、加し、関連にラブルの運動がある。製造のアルリンの運動がある。製造のアルリンのでは、大きなのでは、大きなのでは、18時間には、1900年のでは、1900年のでは、1900年のでは、1900年のアラスを発売した。1900年のアラスからとりはずした。100年のアラスからとりはずした。100年のアラスからとりはずした。100年のアラスからとりはでは、100年のアラスからとりはでは、100年のアラスからとりはでは、100年のアラスからとりはでは、100年のアラスからとりはでは、100年のアラスからとりはでは、100年のアラスからとりはでは、100年のアラスを発売した。100年のアラスを表現して、100年のアラスを表現して、100年のアラスを表現のアラスを表現して、100年のアラスを表現りでは、100年のアラスを

得られた成形品のフォトクロミック性能の評価は、実施例1と同様にして行なった。 結果を第1 表に示した。

### 実施例11

実施例1において、フルギミド化合物の代わりに製造例1で得たクロメン誘導体を 0.3 部添加し、 更にクロメン誘導体の代わりに製造例 3 5 のスピロオキサジン化合物をシリコーンオイル中に分散させた以外はすべて実施例1と同様にした。 結果を第2 妻に示した。

尚、色調はスピロオキサジン化合物のT。およびT<sub>1/2</sub>における色調を観察した。

### 実施例12~21

実施例11において、用いた単量体、クロメン 誘導体、スピロオキサジン化合物の種類と量を変 え、単量体に合わせて公知の手段で重合を行なっ た以外はすべて実施例11と同様にした。結果を 第2表に示した。

第 2 表

			第	2 衰					
実施例	- A 14 a - 1 - 40 -	クロメン誘導	重合開始期	含设	組成	スピロオキサ ジン化合物の	クロメン誘導体 のT <sub>1/8</sub>	T。の色調	T」、の色調
Na	重合体のモノマー組成	体の製造例No	<u> </u>	含浸油	スピロオギジを授事 体の製造例a	丁./* (時間)	(時間)		
11	BMDBP/C&-St (30/70)	(0.3)	パーブチルND (1.0)	シリコーン (100)	35 (10)	7 4	9 2	グリーン	グリーン
12	ADC (100)	(0.6)	IPP (3.0)	-	36 (10)	7 2	80	グリーン	グリーン
13	TMP-TAC (100)	3 (0.5)	1 P P (2.0)	•	37 (10)	74	6 8	グリーン	グリーン
14	BADBP/DAP (60/40)	4 (0.6)	1 P P (3.0)	パーフルオロ油 (100)	3 8 (2 0)	68	8 1	ブラウン	ブラウン
15	BMDBP/St (50/50)	(0.01)	パープチルND (1.0)	-	3 9 ( 3)	8 0	90	グレイ	グレイ
16	BADBP/ADC (70/30)	6 (1.0)	BPO (3.0)	-	40 (20)	70	75	グレイ	1/1
17	DCIPE/St (70/30)	7 (3.0)	パープチルND (20)	-	4 1 (5 0)	71	79	ブラウン	ブラウン
18	EGDMA/St (50/50)	(0.3)	パープチルND (1.0)	•	42 (15)	8 2	9 5	アンバー	アンバー
19	0 CH2=CHCSC2H.SC2H8/BMDBP (50/50)	(20)	,	•	43 (40)	8 5	91	111	グレイ
20	CH <sub>2</sub> =CCSC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> SC-C=CH <sub>2</sub> (100)	10 (0.4)	•		(10)	8 3	8 8	アンバー	アンバー
21	BMDBP/C2-St (30/70)	(0.4)	. •		45 (8)	8 4	70	アンバー	アンバー

( )内は重量部を示す。

### 実施例22

. . . .

#### (1) 重合体の製造

アリルジグリコールカーボネート100部にラジカル重合開始剤としてジイソプロピルパーオキシカーボネート3部と製造例25のフルギミド化合物3部を添加し十分混合し、実施例1と同様にして重合し、厚さ5mmの重合体を得た。

#### (2) プライマー溶液の調製および塗布硬化

市販のプライマー溶液セピアンA 46701 (ダイセル化学工業社製:商品名)111部(樹脂濃度は、90重量%になるように調製した)に製造例11のクロメン誘導体0.5部を加え、十分撹拌しながら溶解した。このプライマー溶液を1μの孔のメンブランフィルターで口過し、(1)で得られた基材に浸漬法で塗布し、引き上げ速度を調整し、硬化後のプライマー膜厚が1μになるようにした。塗布後、60℃で1時間乾燥することで、良好な外観のフォトクロミック性基材を得た。また、フォトクロミック性能の評価は、実施例1と同様にして行なった。

結果を第2岁に示した。

# 実施例23~31

実施例22において、用いた重合体、フォトクロミック化合物、樹脂を第3表に示したものにかえた以外は、すべて実施例22と同様に行なった。 結果を第3表に示した。

第	3	丧

実施例	重合体のモノマー組成	フルギド及び フルギミド	重合開始剤	樹用	语 用	/9/7- 層 の厚さ	フルキト及びフルキミ ト 化合物の	かけ、標準体 のTue	T。の色頭	Tuzの色調
No.	重合体のモノマー組成	化合物の製造物		樹脂種類	クロ炒誘導体 の製造例他	(µ)	T <sub>1/2</sub> (時間)	(時間)		
22	ADC (100)	25 (0.5)	I P P (0.5)	セピアンA45701 (100)	1 1 (0.5)	0. 5	69	7 4	グレイ	861
23	XIC/DME (58/42)	26 (0.1)		PVA (100)	1 2 (0.5)	1.0	7 2	74	ブラウン	ブラウン
24	XIC/HPA/DVB (10/50/40)	77 (1.5)	57787>5791-1 (0.01) IPP (0.3)	PHEME(100)	13 (20)	1.0	76	80	アンバー	アンバー
25	XIC/PETTP (70/30)	28 (20)		PAN (100)	14 (20)	5. 0	7 5	73	グレイ	1/1
26	MMA/DEGDMA (70/30)	2 9 (0.1)	パープチルND (1.0)	ビスフェノール A 型 エキン共作(100)	1 (0.5)	10	77	79	ブラウン	ブラウン
27	St/DVB (80/20)	30 (0.01)		フォ <i>ノールノキラック</i> 型 エキキシ出脂(100)	4 (0.1).	3.0	8 0	8 6	ブラウン	ブラウン
28	BADBP / TBBM / DAP (50/30/20)	31 (0.2)	IPP (3.0)	トスプライムA (100)	8 ( 5)	2.0	8 3	8 4	アンバー	アンバー
29	HEMA / XIC / BMA (30/20/50)	32 (1.0)	パープチルND (1.0)	トスプライムC (100)	6 ( 5)	4.0	7 2	73	ブラウン	ブラウン
30	CH <sub>2</sub> =CCSSH <sub>2</sub> -© / DVB 0 (5 0 / 5 0)	3 3 (1.0)	*	トスプライムE (100)	9 (30)	3. 0	7 4	76	アンバー	アンバー
31	DEGDMA/BMA (40/60)	3 4 (1.0)	• .	YP9341 (100)	1 0 (3 0)	3.0	75	79	アンバー	アンバー

( )内は重量部を示す。



実施例22において、フルギミド化合物の代わりに製造例12で得たクロメン誘導体を3部混合し、更にクロメン誘導体の代わりに製造例46のスピロオキサジン誘導体0.5部をプライマー中へ添加した以外は、すべて実施例22と同様にした。結果を第4表に示した。尚、色調は、スピロオキサジン化合物の下。およびT<sub>1/2</sub>における色調を観察した。

### 実施例33~41

実施例32において、用いた重合体、フォトクロミック化合物、樹脂を第4表に示したものにかえた以外はすべて実施例32と同様にした。結果を第4表に示した。

第 4 麦

実施例		クロメン誘導		糙易	<b>肾</b>	ガライマー 層 の厚さ	スヒロオキサク誘導 体のTus	勿が誘導体	丁。の色調	T OG
No.	重合体のモノマー組成	体の製造例No	重合開始剂	樹脂種類	ズロオリン誘導 体の製造例も	(µ)	(時間)	のT」/2 (時間)	I & WELLS	Tivaの色調
32	ADC (100)	1 2 (0.5)	I P P (0.5)	セピアンA46701 (100)	4 6 (0.5)	0.5	5 8	8 1	ブラウン	ブラウン
33	XIC/DME (58/42)	1 3 (0.1)		PVA (100)	47 (0.5)	1.0	74	8 9	ブラウン	ブラウン
34	XIC/HPA/DVB (10/50/40)	14 (1.5)	ダブチ&チンジラウル−ト (0.01) IPP (0.3)	PHEME (100)	48 (20)	1.0	75	79	アンバー	アンバー
35	XIC/PETTP (70/30)	(2.0)		PAN (100)	49 (20)	5.0	76	8 9	グリーン	グリーン
· 36	MMA/DEGDMA (70/30)	(0.1)	パープチルND (1.0)	ピカェノート A 型 エ44%組脂(100)	5 0 (0.5)	10	8 2	8 1	グリーン	グリーン
37	St/DVB (80/20)	(0.2)	•	フェノールノギラック型 エキシ付服(100)	51 (0.1)	3.0	7 5	6 6	グリーン	グリーン
38	BADBP / TBBM / DAP (50/30/20)	(1.0)	IPP (3.0)	トスプライムA (100)	5 2 ( 5)	20	75	8 0	ブラウン	ブラウン
39	HEMA / XIC / BMA (30/20/50)	5 (1.0)	パープチルND (1.0)	トスプライムC (100)	53 (5)	4.0	8 4	93	111	861
40	CH <sub>2</sub> =CCSSH <sub>2</sub> -© / DVB b (50/50)	6 (1.0)	•	トスプライムE (100)	54 (30)	3.0	8 1	77	グレイ	グレイ
41	DEGDMA/BMA (40/60)	7 (1.0)	,	YP9341 (100)	55 (30)	3.0	79	79	ブラウン	ブラウン

( )内は重量部を示す。